

# 金属電極/固体電解質界面に形成される イオンの空間電荷層の観察に世界で初めて成功!

## I【本成果の概要】

一般財団法人ファインセラミックスセンター(以下、JFCC)と国立大学法人名古屋大学(以下、名古 屋大学)は、電子線ホログラフィー<sup>\*1</sup>と位置分解電子エネルギー損失分光法<sup>\*2</sup>を用いて、金属電極/リ チウム(Li)イオン伝導性固体電解質<sup>\*3</sup>の境界面で形成されるイオンの空間電荷層<sup>\*4</sup>(Ionic Space Charge Layer)を世界で初めて観察することに成功しました。

Liイオン伝導性固体電解質(以下、固体電解質)は、全固体Liイオン電池\*5の電解質\*6として必須となる材料です。全固体電池内部の電気化学反応は、<u>電極と固体電解質の境界面(以下、界面)のナノメートル領域</u>で起こっており、<u>界面</u>の電気的特性を正しく評価し、それを<u>制御</u>することが全固体電池の性能向上のために極めて重要です。2つの異なる物質が接するとその接合界面に電荷が滞留する層(「空間電荷層」)が形成されます(図1)。この空間電荷層は、界面を通過する電子やイオンの流れに影響を及ぼすため、電子デバイスや電池の特性を決定づける要因のひとつです。しかしながら、イオンの空間電荷層をナノスケールで直接観察した例はなく、その空間分布の詳細は不明でした。

そこで、本研究では、JFCC が独自に改良してきた<u>高精度高分解能電子線ホログラフィー技術</u>と位置分 <u>解電子エネルギー損失分光技術</u>および、昨年、研究グループが新しく共同開発した<u>電子顕微鏡用試料作</u> <u>製技術(Nano-Shield<sup>\*7</sup>技術)</u>を組み合わせることにより、<u>金属電極(Cu)/固体電解質のモデル界面に</u> <u>形成されたイオンの空間電荷層を世界で初めて可視化することに成功しました</u>(図1 (b)に模式図を、 図4、図5に実験データを示す)。その結果、Liイオン(正電荷)が電極と固体電解質の界面に沿って約 10 nm の厚さで滞留しており、それにともない電位分布が急峻に(電位差:1.3 V)変化していることが観 察できました。 この直接的かつ定量的な観察により、<u>界面におけ</u> <u>る固体イオニクス<sup>\*\*8</sup>の学理構築に繋がります。それ</u> <u>を元に全固体電池の高効率化、長寿命化に向けた界</u> <u>面の設計や制御が可能となり、電池の研究開発に拍</u> <u>車がかかるものと期待できます</u>。また、今回開発し た観察技術は、Liイオン伝導性固体電解質だけでな く、その他のイオン(ナトリウムイオン、フッ素イ オン、水素イオン(プロトンまたはヒドリド)、酸素 イオン)が伝導する固体電解質にも応用展開でき、 <u>全固体電池だけでなく固体酸化物型燃料電池<sup>\*9</sup>、各</u> 種の酸素センサーや電気化学素子など、高性能な固 <u>体イオニクスデバイス全般の研究・開発に大きく寄</u> <u>与することが期待されます</u>。





本成果は 2019 年 3 月 12 日に、応用化学分野で高いインパクトファクターを誇るドイツの学術雑誌 「Angewandte Chemie International Edition」の電子版 (DOI: 10.1002/anie.201814669) に掲載されました。 なお、本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP 17H02792)の支援を受けて行われました。

## II【本研究の詳細】

## ① 研究の背景と目的

Li イオン 2 次電池はこれまで電解質に液状またはゲル状の有機溶媒をもちいてきましたが、安定性、 信頼性、エネルギー密度、出力、動作温度の面で課題があり、電解質の固体化がもとめられています。電 池の性能は、電極材料および電解質のLiイオンの流れやすさ(Liイオン伝導性)が重要ですが、単にイ オン伝導性の高い電極材料と電解質材料を選べばよい訳ではありません。電極と電解質を接合した境界 面(以下、界面)におけるイオン伝導性も極めて重要です。特に、全固体電池では、液体電解質の場合に くらべてイオン伝導性が低下する傾向があり、充放電特性\*10やサイクル特性\*11に大きく影響を及ぼし ます。したがって、電極と固体電解質の適切な界面設計が、高性能な全固体電池の研究・開発に必須とな ります。このことは、電極と半導体の界面でも同じことがいえます。電極(金属)/半導体においては、 すでに界面での学理が確立しており、図2(a)や図2(b)のようにバンド構造<sup>※12</sup>が湾曲し、正電荷(正 孔)または負電荷(電子)が滞留します(この電荷が滞留した層を「空間電荷層」と呼ばれます)。図の ように、バンド構造が湾曲する方向によって空間電荷層の符号が異なるため、両者は全く異なる電気特 性を示すことが実験的にも理論的にも知られており、適切な界面設計が可能となっています。しかしな がら、電極とイオン伝導性固体電解質の界面の場合(図2(c))は、直接的な分析や観察が困難であるこ <u>とから</u>、半導体のような確立した学理が構築しておらず、<br />
界面におけるイオンの空間電荷層の符号、<br />
分布 などが不明でありました。従って、組み合わせの試行錯誤的な材料研究により、全固体電池の研究が行わ れているのが現状です。

この電極/固体電解質界面に形成される<u>イオンの空間電荷層の符号や分布を視覚的に把握する</u>ことができれば、電極/半導体界面のように固体イオニクス分野の基礎的な学理を構築でき、それを元に<u>高性</u> <u>能な電池特性を示す具体的な界面設計が可能</u>となります。そこで本研究では、JFCC が得意としている<u>最</u> <u>先端の透過型電子顕微鏡(TEM: Transmission Electron Microscope)技術(位相シフト電子線ホログラフィ</u> <u>ー\*13と位置分解電子エネルギー損失分光法</u>)および、昨年、新しく開発した<u>TEM 試料作製技術(Nano-Shield 技術)</u>を用いて、金属電極/固体電解質のモデル界面に形成されるイオンの空間電荷層を、直接的 に捉えることを目的に研究を行いました。



図2 金属電極/半導体界面、金属電極/固体電解質界面近傍のバンド構造の変化

- (a)金属/n型半導体界面と(b)金属/p型半導体界面に形成される空間電荷層。 半導体の種類によって、空間電荷層の符号が異なり、電気特性が大きく異なる。 (注意:厳密には、金属と半導体のフェルミ準位の位置関係でバンド構造が決まる。)
- (c)金属/Liイオン伝導性固体電解質界面のバンド構造。界面近傍でLiイオン(Li<sup>+</sup>)が 滞留するのか、Li空孔(V<sub>Li</sub><sup>-</sup>)が形成されるのか不明。固体電気化学反応の特性を 大きく左右する領域である。

## ②研究手法

前節で示した図2(c)のように、電極(本研究では金属を使用)/固体電解質界面近傍のバンド構造 が変化し、<u>イオンの空間電荷層が形成されると、局所的な電位分布も変化します</u>。その電位分布を直接 TEM で観察するため、電子線ホログラフィー技術を用いました。特に、JFCC が独自に改良を重ねてきた ①「<u>位相シフト電子線ホログラフィー</u>」は、高い空間分機能(1~2 nm)と高い電位計測精度(~0.02 V) で電位分布を可視化することができる特殊な観察技術です。また、<u>空間電荷層そのものである Li の濃度</u> <u>分布</u>を直接観察するために、②「<u>位置分解電子エネルギー損失分光法</u>」を用いました。この手法は、Li の 信号を直接検出することで、ナノメートルスケールの Li 濃度分布を計測することができます。さらに、 観察結果の信頼性を向上させるため、TEM 観察用の試料にも工夫を凝らしました。一般に、固体電解質 は電子伝導性がないため、TEM 内で電子線照射をすると TEM 試料が帯電(チャージアップ)し、試料の 正しい電位分布が観察できません。この影響を防ぐため、③TEM 試料に<u>電場シールド膜(Nano-Shield)</u> を施しました(詳細は、次節図3(a)参照)。

以上の特殊な TEM 観察技術(①②)と昨年開発した新しい TEM 試料作製技術(③)を用いて、金属電極(銅:Cu)とLiイオン伝導性固体電解質(LASGTP:Li<sub>1+x+y</sub>Al<sub>x</sub>(Ti,Ge)<sub>2-x</sub>Si<sub>y</sub>P<sub>3-y</sub>O<sub>12</sub>、株式会社 OHARA 製)の界面に形成される空間電荷層による電位分布とLi 濃度分布を、ナノメートルスケールで可視化し ました。

#### ③ 研究成果

LASGTP 固体電解質シート<sup>\*14</sup> (厚さ 50 µm)の両面に、それぞれ Cu をスパッタ成膜<sup>\*15</sup> (厚さ 250 nm)した後、集束イオンビーム装置<sup>\*16</sup>を用いて薄片化し、断面観察用の TEM 試料を作製しました(図 3 (a)の模式図参照)。その後、薄片化した TEM 試料全体に、絶縁体である非晶質<sup>\*17</sup>のアルミナ(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を 20 nm コーティングし、さらに、その上に導体である非晶質のカーボン(C)を 10 nm コーティングしました。このカーボン導電膜を接地することで試料内部の電場を閉じ込めることができ、<u>試料の帯電や外部に漏れ出る電場の影響を 99%抑制</u>することができました(<u>Nano-Shield 技術</u>)。図 3 (b)に、断面の TEM 観察像を示します。金属電極(Cu)/固体電解質(LASGTP)(Cu/LASGTP)の境界面が、ナノメ



- 図3 観察に用いた金属電極/固体電解質試料
- (a) 金属電極(Cu) / 固体電解質(LASGTP)界面を観察するための断面TEM試料の模式図。Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub>絶縁膜+C導電膜により、帯電による影響を99%抑制できる。
- (b) 観察した断面TEM像。Cu/LASGTPのシャープな界面が 観察されている。

ートルスケールでシャープに観察されていることがわかります。

Cu/LASGTPの界面近傍の拡大写真を図4(a)に示します。この領域で<u>位相シフト電子線ホログラフ</u> <u> $\neg$ ー計測</u>を行った結果を図4(b)に示します。この像は<u>電位分布像</u>に相当し、色が明るいほど電位が高 いことを示しており、Cu との界面近傍で色が明るくなっていることがわかります(図中、黄色部分)。図 4(c)は図4(b)の横方向の強度変化を示します。Cu/LASGTPの界面近傍10nmの領域で、急峻な <u>電位の変化を捉えています</u>。電位差は、1.3 V と計測されました。

図5(a)に、Cu/LASGTPの界面の別視野の写真を示します。この領域において、<u>位置分解電子エネ</u> ルギー損失分光法でLi濃度分布を直接観察しました。その結果を図5(b)に示します。この図は位置分 解の電子エネルギー損失スペクトル像と呼ばれ、縦軸は照射した入射電子のエネルギー損失量、横軸は TEM 観察視野(図5(a))の横軸に相当します。一般に、Liの信号は縦軸のエネルギー損失量 60 eV(電 子ボルト)近辺に現れるため、図5(b)の明るい信号がLiの信号に相当します。Cu電極に近い領域で、 Liの信号が強くなっていることがわかります。図5(c)は、横方向のLi強度プロファイルを示します。 Cu との界面近傍~13 nm の領域で、高い濃度のLi が局所的に滞留していることを初めて確認できまし <u>た</u>。



図 4 Cu/固体電解質(LASGTP)界面の電位分布 (電子線ホログラフィーによる計測)

- (a) Cu/LASGTP界面の断面TEM像
- (b) 位相分布像(電位分布像に相当する)
- (c) Cu/LASGTP界面の電位プロファイル

Cu/LASGTP界面近傍でバンド構造が変化し、 電位分布の変化が直接観察できている。変化して いる幅は10 nm、電位差は1.3 Vと計測された。



- 図5 Cu/固体電解質(LASGTP)界面のLi濃度分布 (位置分解エネルギー損失分光法による計測)
  - (a) Cu/LASGTP界面の断面TEM像
  - (b) LASGTP領域のエネルギー損失スペクトル像
  - (c) Cu/LASGTP界面の Li濃度プロファイル

Cu/LASGTP界面でLiのスペクトル強度が高くなって いることがわかる。つまり、Li濃度が界面近傍で高 くなっている。その領域は約13 nmと計測された。 以上の観察結果により、Cu 電極/LASGTP 固体電解質界面では、図6のように、LASGTP 内のバンド 構造が湾曲し、約 10 nm の領域で 1.3 V の電位変化(一般に、バンド図の縦軸はエネルギーの単位なの で、1.3 eV に相当する)が生じていることがわかりました。これにより、<u>この界面では図2(a)のよう</u> <u>なバンド構造になり、界面近傍に Li イオン(正電荷)が滞留することによって、Li イオンの空間電荷層</u> を形成していることが明らかになりました。



#### 図 6 Cu電極とLASGTP固体電解質が 界面を形成した時のバンド構造

界面近傍で、LASGTPのバンドが図のように曲がり、 その領域にLiイオン(正電荷)が滞留することが わかった。金属電極/固体電解質ナノ界面における イオンの空間電荷層が初めて観察された。

# ④まとめと今後の展開

本研究で用いた<u>最先端の TEM 観察技術と電場シールドを施した TEM 試料作製技術</u>により、金属電極 /固体電解質界面で形成される<u>イオンの空間電荷層を世界で初めて可視化</u>することに成功しました。こ の空間電荷層による詳細な電位分布や Li 濃度分布の観察結果を受けて、今後、電極/固体電解質界面で 起こる<u>固体電気化学反応の基礎的学理を構築</u>でき、全固体電池の高性能化に向けて、具体的な<u>界面設計</u> <u>が可能</u>になるものと考えられます。また、本計測技術は、あらゆる種類のイオン伝導性固体電解質に適用 でき、全固体 Li イオン電池だけでなく、固体酸化物型燃料電池や酸素センサーなど、<u>固体イオニクスデ</u> <u>バイス全般にわたり応用展開</u>することができます。これによって、固体電気化学反応を伴う<u>新しいデバ イスの研究開発</u>にも貢献できます。

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 (JP 17H02792) の支援により行われました。

掲載論文:本研究成果は 2019 年 3 月 12 日付けドイツ学術雑誌「Angewandte Chemie International Edition」に掲載されました。

- 著者: Yuki NOMURA, Kazuo YAMAMOTO, Tsukasa HIRAYAMA, Satoru OUCHI, Emiko IGAKI, Koh SAITOH
- タイトル: "Direct Observation of a Li-Ionic Space-Charge Layer Formed at an Electrode/Solid-Electrolyte Interface"
- 雜誌: Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 5292-5296.

DOI: 10.1002/anie.201814669

[用語説明]

- ※1)電子線ホログラフィー:ナノメートル領域の電位分布や磁束分布を定量的に観察できる透過型電子顕微鏡技術のひとつ。電子の波の性質を利用した干渉計測法であり、試料内部の電場、磁場により変調された電子波(物体波)と真空部分をそのまま通過した電子波(参照波)を干渉させ、その干渉パターンから画像解析を経て、電位分布または磁束分布を画像化することができる。
- ※2)位置分解電子エネルギー損失分光法:電子顕微鏡内で加速された入射電子が試料を透過する際、 元素の種類や試料中の原子の配列によって電子のエネルギー損失が異なる。そのエネルギー損失 の分布(電子エネルギー損失スペクトル)を用いて、元素の種類や試料の電子状態を計測する方法 を「電子エネルギー損失分光法」と呼ぶ。試料の異なる位置から電子エネルギー損失スペクトルを 取得し、元素の分布や電子状態の空間的な分布を得る方法を「位置分解電子エネルギー損失分光 法」と呼ぶ。リチウムのような軽元素を検出するのに有効な観察技術である。
- ※3) Liイオン伝導性固体電解質:Liイオンのみが移動できる固体の材料(本研究ではセラミックスを 使用)。全固体Liイオン電池の正極と負極の間に挿入することで蓄電池として動作し、全固体電池 に必要不可欠な材料である。
- ※4)空間電荷層:異種材料の界面や粒界などで局所的に正電荷または負電荷が溜まった領域のことを いう。
- ※5) 全固体 Li イオン電池: Li イオン電池は、正極と負極の間をリチウム(Li) が移動することで充放 電を行う。電解質に固体材料をもちいた Li イオン電池は「全固体 Li イオン電池」と呼ばれる。
- ※6) 電解質:溶媒中で陽イオンと陰イオンに電離する物質。Li イオン電池ではこれまで溶媒として液 状またはゲル状の電解質がもちいられてきたが、安定性、信頼性、エネルギー密度、出力、動作温 度の面で課題があり、固体化が求められていた。
- ※8) 固体イオニクス: 固体材料中のイオンの振る舞いや用途に関する研究分野である。全固体電池や固体酸化物型燃料電池などの研究に重要な学問である。
- ※9) 固体酸化物型燃料電池: 固体電解質を用いた燃料電池。通常すべてセラミックスで構成される。高 温で可動し、発電効率が高いのが特徴である。
- ※10)充放電特性:電池に印加する電圧を増加・減少させると電池の充電および放電に伴い電流が流れる。充電特性とは充電時の印加電圧または電流の時間変化など充電に関する性能で、放電特性とは 放電時の電池電圧の放電容量、もしくは放電時間依存性など放電に関する性能を指す。
- ※11)サイクル特性:電池の充放電サイクルの回数に対する電池容量の変化に関する。2次電池の寿命 を表す。通常、2次電池の電池容量は充放電を繰り返すと減少する。
- ※12) バンド構造: 材料内部にある価電子帯、伝導帯、その間の禁制帯を図示したもので表される。禁 制帯の幅はバンドギャップと呼ばれる。半導体内部の電子や正孔の流れを説明するのによく用い られる。
- ※13) 位相シフト電子線ホログラフィー:電子線ホログラフィー技術のひとつ。一般の電子線ホログ ラフィーは干渉縞パターン(ホログラムと呼ばれる)をフーリエ変換して電位分布の情報を抽出す るが、この手法は干渉縞をシフトした多数枚のホログラムから、各画素の強度変化により電位の情 報を求める。一般の電子線ホログラフィーに比べて、高い空間分解能と高い計測精度が得られる手 法である。
- ※14) LASGTP 固体電解質シート:シート状に成形した固体電解質。シート状にすることで電極との

交互積層による電池構造の作製や切断等の加工も可能であり、工業的に適した形状といえる。

- ※15) スパッタ成膜: イオン化したアルゴンなどのガスを材料の塊に衝突させ、そこから飛び出してき た材料分子を基板に降り積もらせて成膜する方法。
- ※16)集束イオンビーム装置:TEM 観察用に試料を薄片化するための装置である。通常、30~40 keV に加速した Ga イオンビームを試料に照射し、そのスパッタ効果で薄片化する。複雑なデバイスな どから観察したい部位のみの TEM 試料を作製できるところが特長である。
- ※17)非晶質:結晶のように原子が規則的に配列しているのでは無く、不規則、不定形な固体状態のこ とをいう。